\$1998-025016

(19) 대한민국특허청(KR) (12) 공개특허공보(A)

(51) Int. Cl. ⁶ 602F 1/1335	(11) 공개번호 특1998-025016 (43) 공개일자 1998년-07월06일
(21) 출원번호 (22) 출원일자	목1997-049019 1997년(9월25일
(30) 우선권주장 (71) 출원인	96-255938 1996년09월27일 일본(JP) 도레이 가부시께가이샤 히라이 가즈히꼬
(72) 발명자	일본 도꾜도 쥬오꾸 나혼바시 무료마지 2쪼에 2방 1고 쓰다 게이지
	일본 시가껭 오쯔시 소노이마 2쪼메 13-1 호꾸엔료 씨-346 이마다 시니지
	일본 시가껭 오쯔시 와까바다이 1-8
	고또 데쯔야 . 일본 시가꼉 오쯔시 난고 2쪼메 40-17
	하였나까 구니하로
(74) 대리인	일본 시가껭 고우까궁 구세이쪼 고우지부꾸로 950-4 구영창, 이상회
실사람구 : 요즘	

00

투명 가관, 블랙 매트릭스 및 투명 기관상에 제공된 3원색의 착색막을 갖는 컬러 필터 베이스판과, 컬러 필터에 평향한 전계를 인가하기 위한 전국이 제공되어 있는 전국-보유 베이스판과,

이를 사이에 배치된 액정을 구비하되,

(54) 액정 디스클레이 장치

스페이서가 수지를 패턴화함으로써 물력 때트릭스상에 형성되어 있는 액정 디스플레이 장치가 제공된다. 컬러 필터는 액정 디스플레이 장치의 제조를 용이하게 해준다.

MAG

도1

BANB

도면의 강단의 설명

도 1은 본 발명의 일실시예에 따른 컬러 액정 디스플레이 장치의 개략 단면도.

도 2는 비교를 위한 증래의 액정 디스플레이 장치의 단면도.

도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명.

- . 1 : 투명 기판
 - 2 : 차광총
 - 3, 4, 5 : 컬러 총
 - 6 : 정렬총
 - 7 : 보호막
 - 8 : 절면막
 - 9: 게이트 전국
 - 10 : 드레인 전국
 - 11: 소오스 전국

12 : 공통 전국

13 : 박막 트랜지스터

14 : 액정

발명의 상세관 설명

발명의 목적

望图이 속하는 기술문에 및 그 분야의 종립기술

본 발명은 액정 디스플레이 장치에 사용하기 위한 베이스판(base plate)과 컬러 필터(color filter)에 평 행한 전계에 의해 구동되는 액정 디스플레이 장치에 관한 것이다.

물리스터 네드 등의 분사된 스페이시 요소를 사용하는 액칭 디스플레이 장치는 또한 다음과 같은 또다. 결정이 있다. 스페이시 요소가 구성 또는 파티 모양이 현실을 가지기 때문에, 스페이시 요소는 베미스 판의 이성불권을 설비된 알락하는 동안에 참 모양 또는 선 경양인 화속을 확성하게 되어 그에 따라 장치 내의 정결을(alignet) leve) 또는 두경 건국를 파소시키게 되어 표시 공실(desized detect)에 된 모 도 있다. 정열을 또는 투경 건국의 파소를 또한 액정을 오일시켜 건입 강하(voltese decrease)가 성기 게 된다.

게다가, 스페이서 요소를 군일하게 분사시키는 단계가 필요하거나 또는 스페이서 요소의 입자 크기 분포 의 고정임 제이가 필요하다. 이와 같이, 간단한 방법으로 안정된 표시 품질을 갖는 백정 디스플레이 장 치를 제공하기가 어렵다.

통하, IPC 모드 액칭 디스플레이 장치에서는, 이후 권장에게 설 객을 주지할 말고가 있게 들으로써 다 망 은 수익 스페이서 분사 단체가 필요하게 된다. IPC 모드 액션 디스플레이 당치는 또한 예를 들어 그의 물질로 인해 정말층이 쉽게 파운된 수 있고 백리이트 체기의 증기로 만한 스페이서에 막한 눈에 띄는 광 산란의 없이날 수 있다는 중에서 삼기한 문제장들을 다옥 더 국계 된다.

이를 문제절률을 한결하기 위해, IP-AS-26/05, IP-AO-50204, 및 IP-A-IP-318505을 2개 또는 3개의 약 석원이 적용되어 있는 스템에서 구조를 포함하고 있다. 그러나, IP-EIP의 역정 디스트라이 장재에서는, 스템에서가 대한 테이스라과 대한 테이스라비의 건국등에 참속하고 있는 부분에 있는 특징 국민국단의 단역 최료를 방치하기 위하여, 대한 테이스와 또는 스템에서의 상부에 철연을 설하하기나 또는 스템에서가 설립되는 위치 또는 스템에서의 크기를 제한한 필요가 있으며, 따라서 역장 디스플레이 장치의 제조를 어떻게 만든다.

발명이 이루고자 하는 기술적 과제

따라서, 본 발명은 제조하기 쉽고 콘트라스트가 높고 시마각이 넓은 표시 품질이 우수한 컬러 액정 디스 즐레이 장치를 제공하기 위한 것이다.

따라서, 본 발명은 루명 기판, 블랙 매트릭스(black matrix) 및 루명 기판상에 제공된 3원색의 착색막을 갖는 컬러 필터 베미스판(color filter base plate)과,

럽러 필터에 평행한 전계를 인가하기 위한 전국이 제공되어 있는 전국-보유 베이스판(electrtodecarrying base plate)과,

이를 사이에 배치된 액정을 구비하되,

스페이서(spacer)가 수지를 패턴화항으로써 블랙 매트릭스상에 형성되어 있는 액정 디스플레이 장치를 제공한다.

발명의 구성 및 작용

본 발명의 양호한 실시에에 대해서 청부된 도면을 참조하며 이하에 상세히 기술한다.

면서 도 2등 현조하면, 액션 디스플레이 주기에 사용하기 위한 공자된 점리 됩니는 처형하기를 그의 수 를 포함성에 가지고 있는 목적 가관(1)를 개하고 있다. 목을 가관(1)을 하는 바람이 되는데 함께 이 되어 되었다. 볼 기탈(upper substrate)(1)에 배치되어 있으며, 상부 기관(1)의 하부 포만으로부터는 게이트 전국(9) 및 공통 건국(2)가 들었다. 및는 표면 (downwardly fecing surface)과 게이트 및 공통 건국(8, 12)를 덮어 그와 맛당아 참속하고 있도록 되어 있다.

드레인 전국(10), 소오스 전국(11) 및 박막 트랜지스터(13) 각각은 절면막(8)의 마래족에 매달려 있다. 미러한 건국(당-12)의 배달은 달러 돌턴에 평향한 건계를 인가하면록 설계되어 있다. 축단에서 본 보호 막(7)은 접면막(8)과 드레인 및 소오스 전국(10, 11월 등 없이 고양 맛당이 접촉하고 있도록 되며 있다. 보호막(7)은 이어서 정렬속(6)에 인해 덮여 있다. 때라서, 뚜덩 가관(1)상의 위족으로 향하고 있는 차 광출(2)과 상부 가까(1)상의 이러쪽으로 향하고 있는 정결속(6) 사이에 걸이 존재하게 된다. 이 검에 액정(14)가 있게 된다. 이 공지된 컴크 물터에서, 이 컵은 목수의 버드(bead)(6)에 약해 유지된다.

이제 도 1을 참조하면, 본 발명을 실시하는 액정 디스플레이 장치는 도 2와 관련하여 상기한 구성 요소를 모두 가지고 있으나, 액정((4)가 있는 참이 베노(6)에 약해 유지되는 것이 아니라 각각의 합러총(3, 4, 5), 즉 서로위에 작용된 청식, 녹색 및 작색총에 약해 유지된다는 점이 다르다.

본 방역에 따라 스페이셔를 현성하는 수지층은 왕호하게는 약중 평남의 제조 등인에 하층등 견뎌낼 수 있는 물질로 한정된다. 이러한 음질인 영향한 열점로는 불건데만 되었 수지, 마크램 수지, 구리탄 개월 수지, 플러메스테로 개월 수지 및 플러플레핀 개월 수지 등의 강광성 또는 비란광성 물질(photessmiltive or man-photessmiltive material)의 있다.

관광성 수지에는 메를 들면 완편해성 수지(chotodegradble resin), 광 가교성 수지(choto crosslinking resin) 및 광 증환성 수지(chotoco)yer(zing resin) 를 열가지 타입이 있다. 등히 본 말증을 실시하는 학리 목대 명한 강으로 여름 물인 단역해(eroser), 소환제(eloser) 또는 이렇면 불포와 출함 (ethylere unsuturated bond) 및 자외선에 대해 라다발(radice))을 발생하는 중함 개시제(initiator)를 갖는 중함체를 합위하는 강광성 플리아막산 화합물(photosensitive polyanic acid compositions) 등의 강왕성화합들이 있다.

비간광성 수지문서는, 양호하게는 영상 또는 파틴 현상을 가능케하는 수지가 사용된다. 본 발명에서 사용되는 비성광성 수지는 양호하게는 백명 디스플레이 경치의 제조 공장 동안에 가하지는 열여 대한 내 성을 가지만, 또한 영호하는 백명 디스플레이 정치의 제조 공장 동안에 사용되는 이면 유기 용제에 대 해서도 내성을 갖는다. 보다 양호하게는 물리에이는 개발 수지가 사용되는데 그 이라는 열 및 유기 용 제에 대한 내성이 높고 소리에서보지 사용하기에 우수한 기계적 목장을 가지고 있기 때문이다.

본 방경을 실시하는 액정 디스플레이 장치에서 스페이서를 준비하는데 사용되는 출근에이드 수지는 기관 용액에 플린이미드 전구 통월(precursor)를 가하고 이를 펼쳐진받으로써 얻어간 수지은 수 있으면, 이익히 이미드 교시(inde rins) 또는 다른 순약 구조를 갖는 물리면(동립이미드, 하지 전된다. 플린이미드(다른 자리 전부 기관 등을 보고 함께 보고 함께

3 BM 1

-[CO-R1-CONH-R2-NH]-

(COOH)n

즐리이미드 계열 수지는 어떤 중대한 문제도 야기시킴이 없이 아미드 결합, 숨폰 결합, 에테르 결합 및 카르보님 결합 등의 이미드 결합 이외의 결합을 가질 수도 있다.

화학식 10세시, n은 1-201고, R.은 적이도 2개의 단소 월자를 갖는 3가 또는 4가의 유기를 기(organic symp)이다. 비열성의 학생을 위해서는, R.은 앞화하는 반소 원지의 소자 은 대자 30억 순착한 탄상소(cyclic hydrocarbon), 방향후 고리(organic rine) 또는 방향후 미종순환성 고리(organic retroycycle ring)를 갖는 3가 만든 19년의 7(organ)이다. R.은 방향후 미종순환성 고리(organic retroycycle ring)를 갖는 3가 만든 19년의 7(organ)이다. R.은 발생후 미종순환성 고리(organic Perceptual Percept

클로텍실 메닫기 등이 있다. 그러나, 유는 이들 기에 한정되는 것은 이내다. 주성분으로서 화학식 1 로 표시된 구조 단위을 할유하는 출민대에서, 유화 유 각각은 이를 기 중 하나에 약해 형성할 수 있거나 또는 개 마성의 이를 기에 역해 형성된 공정성병(corolyser)을 수도 있다. 기간에의 참적을 향상시 키기 위해, 디마인 성본으로서 설록산 구조를 갖는 비스-(3-이미노로플)(티르라에필 디설복산과 내열성 용 염따르지가 많는 범매에서 엄청당을 공정성(corolyser)로 있어는 것이 가능하다. 또한, 이메노 터미 될 삼건(asino trainal sater)로서 말면 무수형(majet arbydride) 등의 무수형을 즐리이다는 전구 물질 의 중한 이후에 타이탈의 동안에 따라 일정당을 경우하는 것이 가능하다. 또한, 이메노 터미 공항 이후에 타이탈의 동안에 따라 일정당을 경우하는 것이 맛을 가 있도록 할 수 있다.

즐리이마드 막의 기계적 목성은 분자량을 증가시합해 따라 더 좋아진다. 따라서, 클리이아드 전구 물질 이 큰 분자량을 갖는 것이 요망된다. 그러나, 클리이마드 전구 중일이 매달했을 위해 숨석 해정되는 경 우에는, 즐리에이는 전구 출장의 분자량이 교사되게 크게 되면 현상 시간이 필요 이상으로 걸어지게 된다. 따라서, 돌산적으로는 중합도(degree of polymerization)가 5 내지 1000 범위내에 있는 것이 바 목작하다.

본 방향을 실시하는 액정 디스플레이 장치에 있어서, 스페이서가 표시 화면 영역 내부 및 외부의 비표시 영역에 병성되는 것이 내용작하다. 이와 같이, 액정 디스플레이 장치의 2개의 베이스판간의 간격은 디 스플레이 장치 화면내에서 보다 암정하게 유지될 수 있다.

문 방법에 따라 스자용을 토턴하는 공부 성보고 스웨니는 양안하는 발트인스의 개발 분보용 다고 의 는 학생들을 작용한으로써 보는 영화가는 실생적이 등들을 유용하으로써 당성되다. 학생들을 최소하기 다. 스페이서를 학성한으로써, 스페이서는 저리 단계의 수름 공가시원이 없이 함께 발탁의 제공와 당시에 환성될 수 있다. 게(다), 생명석 송들의 작용에 의해 각각의 작성들이 약 대를 즐기시킴이 없이 충분 한 생 경을 제공하는 것이 원이하게 된다. 행석의 송들의 작용이 충분한 농이를 제공하지 못하는 경우 에는, 유기의 주자용을 작용한 수 있다.

문 발명에 따른 액정 디스클레이 장치는 불쩍 매트릭스라고 하는 개개의 확설을간에 배열된 차광 영역을 가지고 있다. 블랙 매트릭스가 제공되면, 벌러 팔티는 액정 디스클레이 장치의 콘트라스트를 향상시키 제 되다.

불력 메트텍스로서는, X짜재가 수지에 본산되어 있는 예를 들어 (F, A) 또는 바로 된 금속 박약(P, D, To, 2m에도 무료한 가장) 또는 수지 불액 메트릭스가 용성으로 사용된다. 본 발달에서는 조석 인공급을 끝리이되도 막에 본산되었으로써 협성된 수지 불액 태트릭스를 사용하는 것이 보다 압호하다. 그 이유는 이러한 수지 불액 메트릭스가 낮은 반사당한 양호한 내성을 및 암호한 용제 내성을 가지다. 또한 낮은 나타당한 양호한 배성을 및 암호한 용제 내성을 가지다. 또한 낮은 내다면 한국을 가장으로써 속방 전계에 방해를 될 주기 때문이다. 게다가, 직열에 받아 것과 같이 러빙 (rubbing)에 망해 정명을 해보시키는 능력을 수지 불에 대본이다.

또한, 수지 불핵 매트릭스는 금속 박약에 비해 두째를 증가시키기가 용이하며, 따라서 수지 불핵 매트릭 소성에 스페이서를 형성함으로써 총분한 셀 캡을 제공하는 스페이서를 형성하기가 더 용이하게 된다.

등적 때트릭스에 사용가능한 처광제의 알레로는 키는 플릭과 산화 타탄 또는 4산화활 등인 금속 산화물의 분약, 활화활 분명, 경속 분압, 또한 예를 들면 작성, 생석 또는 녹색 안물의 혼안큼 등이 있다. 이를 용해, 키분, 클릭이 광 자본 확인이 우수하여 때리서, 특히 전물인다. 작은 보자 작용을 가지 맞았다. 인생물 것은 카본 블랙이 동성적으로 감색의 색조를 나타내기 때문에, 이러한 카본 탈액을 보색의 안로와 문합시계 이를 폭색으로 만드는 것이 마람족하다.

불백 매트릭스가 즐긴이미드 수지로 형성되어 있는 경우, 동상은 혹색 페이스트 용제로서 M-메틸-2-피톰 리본, N-L데텔어(MED)에드 또는 N,M-디메릴쪼플이어드 등의 아이드 계열의 극성 용제 또는 γ-부틸로 막돈 등의 막은 계열의 극성 용제를 사용하는 것이 요망된다.

가본 블랙 또는 키본 블랙에 대해 상보석인 안로 등의 차광재를 분산시키는 방법은 예를 들면 차광재 및 메를 들어 분산재를 즐긴마니드 전구 물을 용제에 হ당시킨 후에 3~3 대선(three-roll machine), 센드 그라인(Cand Grider) 돈는 보충 앞(Ball mill) 등의 분산기(dispersion schne)에서 분산인보는 방법일 수도 있다. 또한, 카본 블랙의 분산성(dispersion), 도포 특성(spolication characteristics) 및 평탁 육성(spoling characteristics)를 안갑시키기 위해 대전 가지 원자를 참가할 수도 있다.

소지 불편 (明트릭스는 축쇄 間이스트를 즉인 기원성에 도포하기, 0 페이스트를 건조시킨 다양이 파달성 단요로써 제공할 수 있다. 역사 테이스트는 영업하면는 대를 들면 설립되어(마하다)의 를 필드라면 (701) Conter method), 스테니션(Springer Bethod), 1년에 괴릭설(die conting Bethod) 또는 있다(이번 (pring bang) 사용한 방법에 의성 도포를 수 있다. 도포된 이라여, 페이스트는 오랜디나 달란을 사용하 이 가열 및 건조(만경함)된다. 반경화 조건은 사용된 수지와 용제 및 도포된 페이스트의 양에 따라 달 라건다. 물작업으로는 이 페이스트를 60~2007대에서 1~50분 등의 가용하는 것이 바람직하다.

이와 같이 형성된 혹색 페이스트 코랭의 수자가 비압광성 수자인 경우에는, 포자형 포토레지스트 코링이 노랑 및 현상 이전에 그 위에 형성된다. 이 수자가 감광성 수자인 경우에는, 혹색 페이스트 코팅은 산 소 처랑막이 형성된 격호 또는 그 홍에 노랑 및 현성된다. 그 다음에, 포지형 포토레지스트 또는 선소 차광막(영요한 경우)이 제거된 이후에, 현상된 코딩이 가염 및 건조된다(주 경화(miln curp). 플리이 미드 계열 수지가 전구 물활로부터 얻어지는 경우에는, 주 경화 조건은 도포된 페이스트의 앞에 따라 약 간 변하게 된다. 등 많은 코팅은 200-300°c에서 1-80분 동안 가열된다. 이 공정을 통해 불쩍 때트럭스 가 기관성에 형성된다.

또한 소위 트랜스대병(Irusser method)에 의해 수지 불역 때트릭스를 행성하는 것도 가능하다. 이 의 변해서는, 감독성 화합들을 포인한 목록 경이 메이스성에 형성되어 있는 트랜스파악이 미리 근회되고, 이 막이 노장 및 현상을 위해 기관성에 보여진((병료한 경우 가열 및 한작임), 그 후에, 베이스를 박미하여 기관성에 발점한 수의 불역 때문식스를 보게 된다.

수지 불액 때문텍스의 막 투패는 양호하게는 0.5~2.0µmIDM, 보다 양호하게는 0.8~1.5µmIDM. 수지 클랙 때문텍스의 막 투교가 0.5µm 0하면의 중국에는, 충환한 결 경을 확실히 제공하기가 어떤지 되대 또 한 처랑 점점이 불충분하게 된다. 약 투패가 2.0µm 이상인 경우에는, 백정 디스플레이 경치의 판평도 가 떨어지게 되어 표면에 계단상 또는 불규칙적으로 되지만 충분상 설 집은 작업히 제공될 수 있다.

수지 클릭 매트릭스의 가장 특성은 ID 강지루과도의 역수의 상용 로기으로 LETM 수 있다. 액칭 ID스 홈레이 장치의 표시 품질을 받았시키기 위해, ID 값은 양호하는 2.5 미성에, 보다 양호하는 3.0 미 성이다. ID간의 상한은 수지 블릭 때트릭스의 약 두메리 상기 양호한 병취외의 관계에 근계하여 공장되 이마와 하다.

수지 불랙 매트릭스의 반사도는 양호하게는 400-700mm의 가시광 병위내의 가시율(visibility factor)에 의해 보접된 반사도(YZY)를 기준으로 볼 때 21 이하이며, 보다 양호하게는 11 이하이다.

들력 메트릭스내의 각 개구는 통상 20-200 μ a x 20-300 μ a이다. 착색층은 불력 메트릭스내의 이러한 개구 부분이 닦이도록 형성된다.

박만 트런지스터에 입해 구동되는 행정 디스플레이 장치에 사용되는 행정의 비유진총의 최대 성본은 통상 막 3-120기나 적이도 4.5이다. 따라서, 학색총의 비유진총은 양호하게는 15 이하이며, 보다 양호하게 는 3.6 이하이다. 여기에서 비유진율은 100년~100년의 주파수로 20억에서 촉정된 값을 말한다.

본 방당에 (D른 학생층은 보다 양호하게는 러병 등의 배합병에 의해 그와 접촉하고 있는 액정 분자를 배 향시키는 능력을 가진 약(이후보다 정말총이라고 합)이다. 이에 의해, 작정 디스플레이 매달의 제조 등 단에 합러 팔타성에 정말총을 별도로 도포하는 단계를 생략함 수 있게 된다.

본 발명에 따른 착식총은 가능한 한 평단한 표면을 가지는 것이 바람직하다. 보다 삼세히 알하면, 착석 총 표면은 바람직하게는 0.010 km 이하의 Re 것을 가지는(G. 이 Re값은 표면 거청을 나타냈는 축정값이다. 이 정도의 표면 가침이면 러방 동안에 배한 분량(orientation faltury)이 얼어나는 것을 방지하게 되며 따라서 배할 불량으로 아가되는 표시 불량(display faltury)을 방지하게 된다.

착석총은 불력 메트턴스가 형성되어 있는 기관에 도포한 다음에 건조 및 패턴화한으로게 철성될 수도 있 다. 만큼 등의 착석제를 본산 또는 용해시키는 방법은 예를 들면 수지 및 착석제를 용제에 달라시킨 총 에 수지 및 착석제를 경을 대건, 션드 그라인터 또는 보출 및 등의 분산기에서 분산시키는 방법일 수도 있다.

착색된 페이스트는 양호하게는 흑색 페이스트의 도포에서와 같이 예를 들면 참적법, 롣 코우터법, 스피너

병, 다이 코틱반 또는 있어야 바람 사용하는 방법에 약해 도표한다. 도포된 이후에, 레이스트는 오븐 또는 엄크을 사용하여 개열 및 건조(변경화)할 수도 있다. 반관점 조건은 사용된 수지와 용제 및 도포 런 웨이스트의 양에 따라 변하게 된다. 중상적으로는 페이스트를 하200~6에서 나전에 증안 개설하는 것이 바람직하다

지어 이용적이다. 포지형 포토레지스트 코팅의 수지가 비강환성 수지인 경우에는, 포지형 포토레지스트 코팅을 노광 및 현상 이전에 그 위에 설정한다. 수지가 김환성 수지인 경우에는, 학식된 테이스트 로팅스 처음 및 현상인다. 그런 다음에, 포지형 포토레지스트 또는 선수 처음적이 형성된 격후 또는 그 이루에 노후 및 현상인다. 그런 다음에, 포지형 포토레지스트 또는 선수 처음적인 병원 경우기를 제기한 호에, 한성인 교명을 개할 및 건조(주 경화)하게 된다. 주 경화 조른 수지에 따라 환하여 된다. 그러나, 흥리이미드 점임의 수지가 연구 콜로솔로다 임인지는 경우에는, 교명은 용상 201-300억에 시 나이본 용안 가을만다. 이를 공작을 통해, 화단한 착석층이 그 위에 불억 때목적으로 열심되어 있는 기본의에 병실인다.

제1의 컬러층이 블랙 때트릭스가 있는 가판의 전 표면상에 형성된 미휴에, 불필요한 부분을 포토리쏘그라 피에 의해 제거함으로써 제1의 컬러층의 소망의 패턴을 형성할 수 있다. 제2 및 제3약 컬러총은 유사한 철차에 의해 소망의 컬러총 패턴으로 형성할 수 있다.

오버코트막의 특정 임점로서는 예를 들면 SiO.로 된 무기를 막 및 애쪽시막, 아크릴 애쪽시 막, 아크릴 막, 실찍산 즐겁이 및 클라이마드 막, 실권관 항송 폴건이마드 막 및 플건이마드 실찍산 막 등의 유기를 막이 있다. 플건이마드 막, 윤건관 항송 폴건이마드 막 및 플건이마드 실찍산 막 등의 폴건이미드 계열 고분사장 막이 그들은 편량도, 적용한 및 배열성이 우수하고, 그것에도 백성의 해양을 제안하는 능덕에 있어서 다른 막별보다 막실하기 때문에 선호된다.

은 방향에 따른 중리미이드 성복산 막은 중리이미는 성복산 건구 등관 코팅을 업체견라인공에 자조된 약 후 수 있다. 플라이미드 설본산 건국 통결 회원을 이라 가지 참처와 약의 자조된 수 있다. 교육적이 참처에 있어서, 그 분차대에 적어도 하나의 1차 (미네노기(vrieury asino group) 또는 것이도 하나의 건차 보는 고차 알콕시도기(secondary or higher siteoide group)을 간는 실리관 화합인이 곳의 중의에서 대표 단구보육성 이부수왕(tertacarbow)ic danhydride)과 반응합으로써 건구 통찰 교령을 성성한다. 반응 성성물은 또한 가산한 및 육화되어 건구 물질 고령을 성생화 수도 있다.

본 발명을 실시하는 퀄리 필터에서의 오버코트막은 양호하게는 가능한한 중단한 표면을 갖는다. 보다 성 성히 많하면, 오버코트막 표면을 비싸작하게는 이 이 µp 이하면 Re 간을 가지는데, 이 Re 간은 표면 가능을 나타내는 속청같이다. 이 청도막 표면 거침이면 라빙 동안에 배당 불량(or lentation failure)이 됐다는 근 것을 방지하게 되며 따라서 배양 불당으로 이기되는 표시 불량(display failure)를 방지하게 되다

본 발명에서의 오버코트막의 비유전품은 학석총과 관련하여 상기한 것과 동일한 이유로 양호하게는 4.5 이하이다. 보다 양호하게는 3.6 이하이다. 북히, 역장과 작업 집속하게나 또는 그를 사이에 제공된 정렬총과 집속하고 있는 오버크로막이 더 낮은 비유전품을 갖는 물질로 현성되는 것이 바람격하다. 여 기에서 비유전들은 계획 수립-100세2의 주파수로 20억에서 측정된 값을 말한다.

오버코트는 양호하거는 혹색 페이스트의 도포에서와 같이 여름 돌면 참적법, 용 코우터법, 스피니법, 다 이 코팅법 또는 와이어 바를 사용하는 법법에 의해 도포함다. 도포된 이후에, 페이스트는 오본 또는 열 전을 사용하여 가열 및 건조(반영화)될 수도 있다. 반영화 조건은 사용된 수지와 용제 및 도포된 페이 스트의 양에 따라 변하게 된다. 용상적으로는 페이스트를 60~200~에서 1-60분 동안 가열하는 것이 바 당점하다.

이와 값이 청성된 오버코트막은 그 다음에 가을 및 건조(주 경화)될 수 있다. 주 경화 조건은 수지에 따라 변하게 된다. 불리에마드 게일 수지가 건구 물론로부터 일여자는 경우, 오버코트막은 통상 200-300 단에서 1-60분 용단 가염된다. 이를 경상을 통해, 오버코트막이 형성된다.

도 발명에서의 해항 처리는 학력을 또는 오ዘ코트막에 그와 집속하고 있는 액정을 배안시키는 능력을 제 공하는 한 어떤 방법에 의해서도 수행될 수 있다. 이러한 방법의 목정예로서는 러범했다며하며 methad), 공사 기상 급적별(ohluse vapor deposition settod) 및 자자병(ohluse vapor deposition settod) 이 있다. 이를 용해 보고 있다면 하지도 수행을 수 있으며, 보존 해방 하면 및 제공병 및 제공병 기간 때문이다.

본 행명을 실시하는 럽긴 필터를 준비하는데 사용되는 건방법은 작물(예품 들어)을 막, 즉 배향 처리의 대상에 대해 단일 방안으로 R자리는 방법이다. 건방 처리된 막과 접촉하는 역장 본자는 건방 방안으로 배방된다. 막에 대해 문율리지는 불월은 처리를 막의 공도에 따라 달라진다. 플리이디드 막의 경우, 스테이를 길미(steple length)가 2-3m인 면작물(cotton cioth) 또는 레이온 작물(rayon cioth)데 통상 사용된다.

본 및함의 럽러 용타는 양호하자는 바이스판의 배면선에 제공된 경기 전로성 두명약을 가지고 있다. 바 이스완의 배면은 역장 디스플레이 경치가 조립할 때 역장에 실하라는 만의 단체적에 있는 연이다. 건 기 전도성 투명약이 베이스판의 배면에 제공되어 있어서 베이스판이 대전되는 것을 방치할 수 있다. 베 이스판비의 경하들은 제조 치리 단계 동안에 베이스판의 대응 결함, 경건기로 안한 오염 종점의 낙착 및 대한 베이스팬네의 박작 트럭지스터의 파스 등의 경한 또는 문제를 마가시킬 수 있다. 게다가 정전기 로 마기된 객기과 설 내부의 확정의 해안을 받아하는 것은 제 결안을 마까된 수도 있다. 본 방업에 사 용된 견기 전도성 투쟁막의 일래로서는 금속 또는 금속 산화물로 주로 형성된 견기 전도성 투명막 또는 물가지 종주의 급속 및 금속 산화물의 조합으로 된 합금으로 주로 형성된 견기 전도성 투명막 또는

전기 전도성 투명막의 주성분의 목정에로서는 A. Mo. Cr. Ta. Du. P. Ti, Au, Te, TeSe, In, Be, To, Ya. Shi, Tofe, Dyfe, Bd, SiQ, SiQ, SiC, SiA, AIM, ITD, Ind., SiQ, ZiQ, CaS, SiA, TeQ, TQ, YA, SiTIA, Brita, Porlia, AIA, NICF, Inacio, 등의 금속 및 금속 산화물이 있다. 실제로는 및가 지 종류의 이름 금속 및 금속 산화물이 있다. 설계로는 및가 지 종류의 이름 금속 및 금속 산화물이 있다. 설계로는 및가 지 종류의 이름 구성 자기를 하면 지하는 지 기계를 하면 지하는 기계를 하면 기계를 하

본 발경에 따른 진기 전도성 투명막의 투과율(transaltance)은 양호하게는 확인 이상이며, 보다 양호하게 는 5% 이상이다. 전기 전도성 투명막의 투과율이 더 낮은 경우에는, 확인 필터의 투과율이 평요 이상 으로 낮이점 수 있고 콘트라스트도 바끔격하지 않을 정도로 떨어지게 된다.

등 명명을 설시하는 경험 용단(IV의 전기 전도성 투명막의 독대는 양호하게는 Non-IV지 (ION-IVI)이 연합되어 보 양호하게는 Non-IV지 Shoult. 전기 전도성 등명약의 투제가 305하게 작은 공약에는 출범한 대전 왕지 호과경 당성방 수 없다. 역 두메가 과도하게 큰 경우에는, 휴가용이 바람씩하지 않을 정도로까지 당이끌 수 있다.

본 발명에 따른 컬러 필터에 학색총들을 적용함으로써 스페이서를 형성하는 방법의 일례에 대해서 이하에 설명한다.

제의 합러층이 그 위에 수지 몸액 때트덕스가 형성되어 있는 베이스판의 진 표면상에 형성된 이후에, 불 필요한 부분들을 포토리보그라피에 의해 제개합으로써 제1의 합러층의 소영의 표면층 형성하게 된다. 수지 몸액 때트럭스테의 개구를 덮고 학식층들을 작승합으로써 스페이서 요연층 형성하는 계속하는 분봉이 베이스판상에 날개 된다. 제2일 제3의 합러움들이 국사한 합차에 의해 베이스판상에 행성되어 타아 있게 되다. 이에 따라 수지 물액 때트럭스내의 개구들은 자리 학자에 의해 베이스판상에 행성되어 나이 있게 되다. 이에 따라 수지 물액 때트럭스내의 개구들은 자리 학생들을 수 하나로 덩지고 스페이 서 요소를 제명하기 위해 하려의 흥미 남게 된다. 제구들상의 학식층들과 스페이서 요소를 행성하는 학식층들은 연속적이거나 또는 세호 분리되어 있을 수 있다.

3개의 원석 립리숍들의 두배가 특별히 한정단에 있는 것은 아니다. 그러나, 각 홍의 두때는 양호하게는 1-3μm이어, 따라서 3개의 홍의 전체 두배는 3-9μm에 달한다. 전체 막 두배가 3μm 이하이면, 흥분히 콘 웹 검을 얻을 수 없다. 전체 막 두배가 9μm을 초계하면, 학식총을 고일하게 도포하는 것이 어렵게 될 수 있다.

문 방양의 열건 필터가 예를 들던 유. 요. 및 8가 3가지 컬러로서 선택한 공약에 있어서의 설 관을 모지시 기본데 사용되는 공약에는 역할 그스물리에 장치해서 10대 대한 별 같은 약 두개 6+0대(수지 클랙 메를 되었다. 10대 등 10대 등

본 발명에 따른 3가지 원색충들의 작용에 의해 형성된 스페이시는 상기한 바와 같이 수지 등록 때트릭스 상에 형성된다. 불액 배트릭스성의 스페이시 요소의 단적 및 위치는 액칭 디스웨레이 장치가 재조될 때 합리 필터에 대략하는 확성 배트릭스 베이스관의 구경에 크게 자우된다. 마찬 건국 베이스관에 의해 이 화감은 이딴 제한도 가해지지 있는 경우에는, 스페이시 요소의 면적 및 위치도 특별히 제한되지 않는다.

그러나, 픽셀 크기를 고려하면, 각 스페이서 요소의 면적은 양호하게는 10μ m 내지 1000μ m이다. 각 스페이서 요소의 면적이 10μ m 이하인 경우에는, 미세한 정말 패턴 및 적용을 형성하기가 어렵게 될 수 있다. 이 단적이 1000μ m 이상인 경우에는, 스페이서 요소를 스페이서 요소의 배치도에 따라 불핵 때 트립스성에 정말하기가 어렵게 될 수 있다.

토 발문의 액종 [1스플러이 공치는 우스란 토시, 즉 권시민간을 갖는데, 그 (1)은는 출방 전계에 의한 그 토막기 때문이는, 게(1)는 표계, 스템에서는 경향하고 연극하는 에 표현에, 스페이어 비를 향할 할 수석 또는 그 에 일반 강 산란으로 (1)기되는 보시, 플랑의 울화가 제기되다. 제임자 시작된 스플램이 중에 가게 자시로 를 표현하면 보다로 했습니다. 관계 존중의 물화가 제기되다. 등 표현하면 보지 했습니다. 관계 관계 관계 보다는 이 이와 같이 나는 말씀은 IFT 액종 [1스플램이 존치해 장시마각 및 개선된 표시 즐겁을 받습시기에 된다. 이와 같이 난 말씀은 IFT 액종 [1스플램이 존치해 장시마각 및 개선된 표시 중절을 했습니다. 기업 등 행하게 된다. 당시마각 및 개선된 표시 중절을 제공하는 것을 참이하게 된다. 게(1)가 약약 트립자스트(IT)가 연극 보유 베이스콘에 제공되어 있기 때문에, 표시 중절이 더욱 향상된 IFT 액종 [1스플램이 장치를 제조하는 건이 가능하게 된다.

01 1

[블랙 메트릭스의 제조]

3, 3, 4,4-대해남 테트라카르복시 이무수울, 4,4-디아미노디해남 에테르 및 버스-(3-아미노프로필) 테 트라에윌 디십락산이 H-메틸-2-피롭라본의 용제에서 반응하여 불라이미드 전구 움찰(불라아익산) 용액을 닫는다.

이하의 성분비를 갖는 카본 블랙 및 베이스(carbon black mill base)가 균질기(homogenizer)를 사용하다

7000rpm으로 30분 동안 분산된다. 글라스 베드가 걸러내짐으로써 흑색 페이스트를 준비한다.

카본 일 베이스 카본 플랙(미즈비시 화성 주식회사 제품 KA100) 성분비 4.6

조리이미드 전구 물질 음액

24.0

사-메틸 피롱리돈

61.4

글라스 비드

o q

목석 테이스트는 스테니를 사용하여 300 x 350m으 크기를 갖는 무압감과 유리(일본 전기 유리 주식회사 제품 아무/에 도포되는 도포된 테이스트는 오면에서 20분기 (30도로 본병화된다. 포지현 레지스트)의 클리 데이크로자지트 RC100 30cb)가 그 다음에 하네네늄 사용하여 도포인 다음에 레지스트가 SVC에서 10 분 중안 건조된다. 레지스트약 두메트 1.5 마메다. 포지현 레지스트가 그 다음에 제논 주식회사 제품 및 노랑 경자 PL+501F를 사용하여 포토미스크를 통해 노란된다.

기관이 현상적 수용적에 27c에서 참적된다. 수용적은 2 종량 퍼센트의 수상화 태트라메일 양모늄을 함 유하고 있다. 기관을 54미다 한번역 10cm의 거리를 함복 근통시키는 박식으로 가끔을 품은으로 포스 현 레지스트의 현상 및 출립이어는 경구 출장의 애창을 동시해 수행하게 된다. 그 후에, 포스포 포지 토가 어떻 물론으로 가세데이스(extryl cellosolve acetate)을 사용하여 백파된다. 그 다음에 기관을 지마다에 20분 중단 경화시원으로써 수지 불적 배트럭스를 얻게 된다. 스테이서 태란은 환연 역약에 동시해 영광린다. 우지 불적 배트럭스를 보증 10cm의 2012 3 cm의 2012 3 cm의 2012 4 cm의 전략적 리스와 유리 기관사이의 경제면에서의 반사도(약간)은 1.2010다.

(착색총의 제조)

적석, 녹색 및 청식 안료로서는, 색지수 반호 65300 안료 적식 177로 표시된 [만달라퀴논 계열 안료, 색 지수 반호 'A255 안료 녹색 35으로 표시된 프랑로시아닌 녹색 계열 안료, 및 색지수 반호 'A160 안료 청 색 15-4로 표시된 프랑로시아U 청색 계열 안로가 준비된다. 이를 안로는 즐근데이드 전구 물질 용액 에서 별도로 혼합되어 분산됨으로써 적색, 녹색 및 청색의 3개의 착색 페이스트를 얻게 된다.

에서 결보로 단결되면 단단결보자 지구기, 지구 및 6 기 에게 지구 테이트들로 2개 인간.

청석 페이스트가 먼저 수지 불해 때로닉스 기관에 도포되고 000에서 10분 등인 용증에 의해 건조된 다음 에 1200에서 20분 등인 반경화된다. 그 후에, 포지현 레지스트(취용리 미어크로포지트 RC100 300c)가스 교내에 의해 도포된 다음에 300이서 20분 등인 건조된다. 포지형 레지스트가 이라고를 통해 노광되고, 기관은 그 다음에 일말리 한성액(여름리 미어크로포지트 55)에 함적된다. 기관을 한성액에서 흔들 오늘씨 포지형 레지스트의 현신 및 플리이미트 건구 평활의 배송을 동시에 수당하게 된다. 그 후에, 포 지형 레지스트가 어떻 결료을 받 아내더이트를 사용하여 박때된다. 기관은 그 다음에 300억에서 30분 등 생기 본다 보다 보다 보다 보다 보다 되는 12분에서 12분이 보다 기관을 하면 생각 기관이 보다 되는 경화된다. 페란화를 통해 청석 곡원이 현업되고, 그와 등시에 수지 불액 때트릭스상의 스페이시의 제기의 총이 형성된다. 스페이시 요소의 크기는 20 ye x 20 μ이다.

기판을 물로 세척한 후에, 녹색 페이스트를 도포하여 상기한 바와 같이 수지 둘랙 때트릭스상에 녹색 픽 설 및 스페이서의 제2의 출을 성성한다. 녹색 곽생 부분에서의 막 두渊는 2.3 μe이다. 스페이서 요소 외 크기는 20 μe x 20 μe이다.

가판을 물로 세척한 후에, 적색 페이스트를 도포하며 상가한 바와 같이 수지 블랙 메트릭스상에 적색 꼭 설 및 스페이시의 제공의 용을 형성한다. 적색 픽셀 부분에서의 막 두께는 2.3μe이다. 스페이서 요소 의 마스크 사이즈는 14μe 자 14μe이다.

축박 출인 적출에 의해 수지 불맥 마토막소성에 청성된 각 스페이시 요소의 단점은 200 pr²011. 스페이 시의 높이(즉, 수지 방맥 마토막스삭의 3에는 의학원인 두 15,6 pr01대 이 나는 개계인 착성을 만 다 계의 출합(즉, 6,9 pr)보다 적다. 스페이시 요소는 작성당 기계인 비용은 화면 정익비부에 재공한다. 착석출발의 역으로 된 스페이서 요소는 또한 화면 정역 수반인 고객일 모임의 수지 불맥 메토트스 부분 의 일부 및 화면 정역 외부의 불맥 매토막스에 의해 학생된 스페이시 패턴실에 단위 단역당 이름 설치에 서 요소의 대학 베이스관과 최종 단역이 화면 장역내부의 스페이서 요소의 경후 단역과 강도록 행소된다.

[착색층의 비유전율의 측정]

공통 전국을 생성하기 위해 1000A의 알루미늄막이 전공 기상 중착 장치를 사용하여 별도로 준비된 무알 칼리 유리 기판성에 기상 중착된다.

컬러 용타의 제조에 사용된 적석, 청석 및 녹색 컬러 페이스트가 알루미늄악성에 개별적으로 스콘-코팅된 다. 미막같이 도포된 페이스트는 그 다음에 깨끗한 오분에서 incom 서 20분 동안 가열된 다음에 290c. 에서 40분 동안 가열되어 나파리 막 다음 갖는 플라이미드 착석 코팅을 청성한다.

lcm x lcm의 정방형 호몰을 갖는 SUS 마스크가 각각의 참색층 막 표면상에 놓대진 다음에 알루미늄 기상 중착을 함으로써 대한 전국을 형성한다.

각각의 학색총들의 일부가 전국 리드마옷 부분(electrode lead-out portion)을 형성하기 위해 제거된 후 에, 은 페이스트(silver paste)를 사용하여 리드 있이다(lead pire)가 대항 전국 및 공통 전국에 접속된

공통 진극과 '다양 진극사이의 용량은 LCR 메터를 사용하여 100k는100k년의 주파수 범위에서 측정된다. 즐리이마드 막 두파 및 대량 진국 연적도 축정된다. 이들 축장값에 근거하여 비유건들이 개산된다. 상기한 주파수 범위에서의 비주관 연조를 4.3 이동이마다.

(컬러 액정 디스플레이 장치의 제조)

직접 러빙(direct rubbins)이 컬러 필터에 대해 수행된다. 박막 트랜지스터(TFT)가 설치된 전국 보유 베 이스판이 이하에 설명하는 네와 같이 제조된다.

영자, 케이트 및 공통 전국이 크통을 사용하는 및 예정에 의해 모양말의 요리 기찬성에 패턴화되다. 그림에, 심리를 공화됨(SN)로 한 참석에이 자극을 독도록 받았다. 비장을 하르면+(S-1)인에 개이트 끌었막성에 형성된다. 비정을 삼리로 악성에, 소오스 및 드레인 전국이 알루케팅을 사용하여 현성된다. 이 전국들은 건지가 우리 기관에 명할만 행받으로 중을 전국과 드레인 전국에 아이에서 전개가 활성하도록 파턴화되다. SNC로 및 보호역이 전국성에 형성된다. 그 다음에, 클리아이드 제임 정행송이 최상부 에 형성되다 전체망으로써 IF가 성과된 전국 보유 대형 베이드자를 얻게 된다.

험건 필터는 일봉제를 사용하여 IFT가 설치된 건국 보유 베이스판에 고장된다. 그 다음에, 네어와는 설 의국을 낮춘 제로 추인구를 박장 현실에 담고에 중심 안전에를 가했으로써 확정이 말했는데 현실한 주입 구를 통해 주입되다. 생성의 주집 후에, 주인구를 말했는데, 판단장이고 다음에 레이스폰의 외속 표 면에 교정시켜 설을 제공하게 된다. 이와 같이 제공한 박정 디스플레이 장치는 높은 콘트라스트를 가지 더 표시 병교일이 없는 강호반 표시 중점을 나타낸다.

(컬러 필터의 제조)

즐리이미드 계열 정렴총이 컬러 팔터의 착색총상에 형성되어 러빙된다. 박막 트랜지스터(TFT)가 설치된 전국 보유 베이스판이 에 1에서와 동말한 절차에 의해 제조된다.

(컬러 액정 다스플레이 장치의 제조)

컬러 필터는 말통째를 사용하여 ITI가 설치된 전국 보유 베이스판에 고정된다. 그 다음에, 네어있는 셀 의 압덕을 낮춘 체로 추입구를 깨질 병기에 담그며 장성 압력을 가함으로써 짝집이 말랑부에 발성된 수입 기을 통해 주입되다. 짝질의 작업 후에, 주입구를 말통한다. 판한판이 그 다음에 베이스판의 외혹 표 단에 고정시켜 설을 제공하게 된다. 이와 같이 제조된 백정 디스플레이 장치는 에 i에서와 같이 양호한 표시 품집을 나타낸다.

(컬러 필터의 제조)

013

에 1에서와 실괄적으로 동말한 참처해 의해, 수지 불핵 때트릭스와 학색층이 무망할리 유리 기관상에 순 차적으로 패턴화되어 학색층의 역층에 의해 항성된 스페이지를 구비한 발리 폴더를 제초하게 된다. 이 빨리 폴더는 Y-이미노프로를-메틸디에 목시설리의 기수년화형(Pydrolysate of y-kainpropylasthyldisthoxysians)와 3,37,44-벤조페는 테르라기르막실 디우수탈(3,37,44-berophenor etracarboxylic dathydride) 반응시의 얻은 경상한 참발질러자ening composition)의 용익으로 스피-크립된다. 이 코팅된 컬러 필터는 280억에서 3시간 동안 가입되어 1 μa의 막 두께를 갖는 오대코트약을 철썩한다.

오버코트막의 표면 거침은 표면 거침 테스터에 의해 촉정되며 그 촉정값은 $0.006\,\mu m$ 이다. 컬러 필터의 오버코트막은 러벵 장치에 의해 직접 러빙되었다.

(오버코트막의 비유전율의 측정)

1000Å의 알루미늄 막이 진공 기상 중학 장치를 사용하여 무알칼리 유리 기판상에 기상 중학되어 공통 전국을 생성한다.

이 일루미늄 막은 럽러 팔더를 제조하는데 사용된 오버코트 용액으로 스콘-코팅된 다음에 2002에서 9시 또 동안 개됩니다 16의 막 파를 갖는 오버크로막을 형성한다. 이 10세의 학식 중인 비유구축의 축 정에서만 실점적으로 동일한 접치로, 오버코트막의 비유건물을 측정하였으며, 10세는-100세만의 주파수 범 위에서 35 이러의 비유건물을 만났었다.

[컬러 액정 []스플레이 장치의 제조]

컬러 필터의 오버코트막이 칙접 러빙된다. 박막 트랜지스터(TFT)가 설치된 전국 보유 베이스판이 예 1 에서와 동일한 절차에 의해 제조된다.

컬러 필터는 밀통제를 사용하여 IFI가 설치된 전국 보유 베이스판에 고정된다. 그 다음에, 네어있는 셀 의 압력을 낮춘 채로 추입구를 맺장 명의해 담그며 정상 압액을 가함으로써 액정이 밀목하여 형성된 주입 구를 통해 주입된다. 액정의 주입 후에, 주입구를 말통한다. 빠란장이 그 다음에 베이스판의 외축 표 단에 고장시켜 설을 생성하게 된다. 이와 같이 제조된 액정 디스클레이 장치는 에 1에서와 같이 양호한 표시 동절을 나타낸다.

0414

에 IMMA와 실질적으로 동일한 접처에 의해 소개 등역 배트로스와 착성용이 무양할과 요리 기관상에 순 자적으로 패턴화되어 착석총의 작용해 임해 청성은 스페이지를 구비한 할라 용턴을 제조하게 된다. 이 달러 용터는 y -0대보도등록-데월디에육시성관의 가수분여용과 3.7 4.4 박교정는 대트라기목 중심 디무 수물을 반응시켜 일은 종광은 화원을 (hardening composition)의 용적으로 스칸-코팅된다. 이 교칭된 할 라 본터는 200~0대 3 0차은 8년 가용되어 1 μ cal 약 대를 갖는 오바코트막을 청완한다.

(컬러 액정 디스플레이 장치의 제조)

즐리미미드 계열 정행용이 컬러 필터의 오버코트막상에 형성되어 러빙된다. 박막 트랜지스터(TFT)가 설 치된 진국 보유 베미스판이 에 1에서와 실질적으로 동일한 절차에 의해 제조된다. 형러 탐터는 일목제를 사용하여 FT가 설치된 전략 보유 베이스판에 고정된다. 그 다음에, 비미있는 설 이 일막을 낮은 채로 수입구를 찍힌 형리에 되는 이 하는 전에 하는 전에 이 당본에 학생된 주인 구를 통해 주입된다. 찍절의 주인 후에, 주입구를 발흥하다. 판한판이 그 다음에 베이스만의 입속 표 [편대 고질시계 회통: 생명하기 만든 이와 같이 제조된 액의 다음력에 장치는 에 미세와 같이 양호한 표시 품질을 LIFIHITE ON 5

(컬러 필터의 제조)

110 막이 스테터링에 의해 무약값이 유리 가진산에 현성되다. 110 막은 15m인 두둑만, 315c.cc의 비 자항 및 95.0c의 투체를 갖는다. 110 막이 제공된 표만의 반대해야 있는 2리 가진의 표면상에, 수지 클릭 때트릭스 및 착세송이 에 I에서와 삼중적으로 동말한 접처에 의해 순자적으로 협성됩으로써 착석을 의 착용에 의해 형성된 스템이서를 구비한 캠리 필터를 제소하게 된다.

(컬러 액정 디스플레이 장치의 제조)

즐리이미드 계열 정렴흥이 컬러 필터의 오버코트막상에 형성되어 러빙된다. 박막 트런지스터(TFT)가 설 치된 전극 보유 베미스판미 에 1에서와 실찰적으로 동알한 철차에 의해 제조된다.

결러 필터는 일목제를 사용하여 IFI가 설치된 견극 보우 베이스관에 고장된다. 그 LRM, 비어있는 설 의 알다를 낮은 체로 주입구를 찍힌 명크에 당크이 장상 압력을 가받으로써 혁정이 달름부에 형성된 수입 구를 통해 주입된다. 역공의 주입 후에, 주입구를 발흥하다. 편발하기 그 LRM 베이스콘의 입휴 표 경상자의 설탕 성성에게 된다. 이와 함이 제조한 백양 디스플레이 강치는 에서와가 같이 양호한 표시 품질을 나타낸다. 계(IT)가, 장면기 교과로 인한 이번 표시 철말로 관심되어 않았다. 1 時际日

(컬러 필터의 제조)

참석총의 적흥으로 된 스퀘이서가 형성되지 않는다는 점을 제외하고는, 메 (메서와 실필적으로 동일한 방 석으로, 수지 불액 메트릭스와 학역층에 무합합기 유연기 기관성에 순취적으로 제합하여 10 점의 필터를 제 조하게 된다. 이 멀리 필터는 y-아미노르프랑-메밀디에독시설같의 가수분여홍과 3,3',4' 펜드를 제 조하게 된다. 이 멀리 필터는 y-아미노르프랑-메밀디에독시설같의 가수분여홍과 3,3',4' 펜드를 다는, 미 코링된 필터 필터는 200억에서 3시간 등안 가용되어 1 pa의 약 타를 갖는 오대크로마를 형성

(컬러 액정 디스플레이 장치의 제조)

즐리이미드 계열 정렬층이 털러 필터의 오버코트막상에 형성되어 러빙된다. 박막 트랜지스터(TFT)가 설 치된 전국 보유 베이스판이 예 1에서와 실질적으로 동알한 절차에 의해 제조된다.

HI 2001 2

(컬러 필터의 제조)

학복층이 적흥된 스페이서를 구비한 컬러 필터가 실골적으로 예 1과 동일한 방식으로 무알칼리 유리 기관 상에 수지 불력 때트릭스와 학색훈음 순치적으로 패턴하면으로써 제조되다.

(컬러 액정 디스플레이 장치의 제조)

ITO 막이 스퍼터링에 의해 컬러 필터상에 마스크 형성된다. ITO 막은 15 표면 저항을 갖는다. 졸리이미드 계열 막이 ITO 막상에 형성되어 러빙된다. ITO 막은 1500A의 막 두페와, 20g/미의 TFT가 설치된 투명 진국 베이스판이 '이하에 설명하는 바와 같이 제조된다.

면저, 크로 막이 기상 중하에 의해 도명한 무열할리 유리 기관(열분 전기 유리 조식회사 제품 04-2)살에 열성된다. 게이트 주역을 한 예정이 한다는 기를 막에 필요한되다. 그 다음에 심리콘 효화됐(SNC)막이 즐러움이 되었다면 되었다면 그를 하게 되었다면 그를 보았다면 있다면 함께 등 보다를 하게 되었다면 가는 기관에 가장 소료해들은 참 여청에 의해 달라면 나를 살려면 다. 이 여행 경쟁에서, 스페이시 요소와 함께 등 이 예정 경쟁에서, 스페이시 요소와 함께 등 이 예정 경쟁에서, 스페이시 요소와 함께 등 기관 예정되지 않은 것도 있으며 따라서 요단화 보다. 균 면적이 약 200m을인 Sikk 총 요소들이 행성된다. 오용 접촉을 위한 n s Si가 형성되고 태편했다며, 표시 건글을 액성하는 목장한 건국의 역(IID)이 행성되고 패턴했던다. 게(IT), 암국이늄이 건 표현(생 매선 물질보시 기상 검색되고 등 행성에 3에 는데한 건국 및 소오는 건국으로 확성된다. 드랜인 및 소 오스 전국을 마스크로 사용하며 채널부에 있는 n'a-SI가 에청에 의해 제거되어 TFT를 생성하게 된다.

폴리이미드 계열 정렬층이 걸러 필터에서와 같이 베이스판상에 형성되어 러빙된다.

정렬총을 구비한 컬러 필터는 일봉제를 사용하여 IFT가 설치된 투명 전국 베이스판에 고정된다. 에, 베어있는 셀의 압력을 낮춘 채로 주업구를 액정 탱크에 담그며 정상 압력을 가함으로써 액

부에 형성된 주민구를 통해 주입된다. 짝칭의 주압 8해, 주민구를 맞춘만다. 편한편이 그 다음에 해 이스편의 자료 표단에 교정세계 열을 성성하게 된다. 이와 함께 제조된 액질 다스들리에 작성했어서는, 스페이시가 ITT 배이스폰의 표시 전략에 부분적으로 참속하고 따라서 전략들관에 단락 최로를 유망하며 따라서 밖을 경약 표시 출발(bright spot display delect)에 참간다.

비교예 3

컴러 필터는 각각의 착색총의 준비 동안에 안료 분산 시간이 10분으로 줄어든다는 것을 제외하고는 예 I 에서와 실질적으로 동일한 잘처에 의해 제조된다. 각각의 착색총의 표면 거청은 표면 거청 테스터에 의 해 속장되면 (ACD) p의 표면 거청을 나타내었다.

컬러 필터를 사용하여, 액정 디스플레이 장치가 예 1에서와 설질적으로 동일한 점치에 의해 제조된다. 액정 디스플레이 장치에서는, 표시 결합이 액정의 매향 불량으로 야기된다.

整角型 意味

수지층을 때단화함으로써 형성된 스페이서가 컬러 판터 베이스환상의 불력 때트릭스상에 제공되어 있는 본의 합러 팔터 및 컬러 팔타를 사용하고 축방 전계에 약해 구동되는 본 밤양의 핵정 디스톰레이 장 처는 다음과 같은 여러 가지 것점이 있다.

(1) 스페이서가 픽셀 부분에 존재하지 않기 때문에, 스페이서에 의한 광 산란 및 투과로 마기되는 표시 품질의 열화가 없어지며 따라서 특히 표시 콘트라스트가 항상된다.

(2) 스웨이서 요소가 불력 때트럭스상 및 화면 영역 바임 배표시 영역에서 규칙적으로 고정 및 배임되어 있기 때문에, 설 같이 결혼하게 되어 따라서 걸 불군일로 마가다는 표시 불군일이 LIELT가 않는다. (3) 럽리 필터성에 등당 건국을 제공할 필요가 없기 때문에, 베이스판이 결합될 때 전국롭간의 단락 화로 가 생길 가능성이 없으며 따라서 스페이서를 구비한 칼리 필터를 제조하기가 더 쉬워진다.

(57) 원구의 범위

성구한 1

투명 기판(transparent substrate), 블랙 매트릭스(black matrix) 및 투명 기판상에 제공된 3원색의 착색 막을 갖는 멀러 필터 베이스판(color filter base plate)과,

상기 컬러 필터에 용영한 전계를 인가하기 위한 진국이 제공되어 있는 전국-보유 베이스판(electrodecarrying boso plata)과, 이를 사이에 배치된 역정을 구비하다.

스페이서(spacer)가 수지(resin)를 패턴화함으로써 불핵 매트릭스상에 형성되어 있는 액정 디스플레이 장치.

청구항 2

제1호에 있어서

상기 스페이서는 3원색의 학색막(colored films of three primary colors)을 적흥(laminate)함으로써 형 성되는 것을 특징으로 하는 액정 디스플레이 장치.

청구함 3

제1항에 있어서.

상기 착색막은 4.5 미만의 비유전율을 갖는 것을 특징으로 하는 액정 디스플레이 장치.

친구한 4

제3항에 있어서.

상기 착색막은 3.6 이하의 비유전율을 갖는 것을 특징으로 하는 액정 디스플레이 장치.

청구함 5

제1항에 있머서,

상기 착색막은 직접적으로 배향 처리(orientation treatment)되는 것을 특징으로 하는 액정 디스플레미 장치.

청구항 6

제1항에 있어서,

상기 확석막은 Ra 값이 0.010 μm 이하인 표면 거침(surface roughness)을 갖는 것을 특징으로 하는 액정 디스톨레이 장치.

청구함 7

제1항에 있어서,

상기 착색막상에 제공된 오버코트막(overcoat film)을 더 구비하는 것을 특징으로 하는 액정 디스플레이

잠치.

청구항 8

제7항에 있어서,

상기 오버코트막은 직접적으로 배향 처리(orientation treatment)되는 것을 특징으로 하는 액정 디스플레

성구항 9

제7한 또는 제8한테 있어서.

상기 오버코트막은 Ra 값이 0.010μa 이하면 표면 거췸을 갖는 것을 특징으로 하는 액점 디스즐레이 장치

청구한 10

제7항 내지 제9항 중 머느 한 항에 있어서.

상기 오버코트막은 4.5 이하의 비유진율을 갖는 것을 통장으로 하는 액정 디스플레이 장치.

제 10학에 있어서,

상기 오버고트막은 3.6 이하의 비유전율을 갖는 것을 특징으로 하는 액점 디스플레이 장치.

제7항 내지 제11항 중 어느 한 항에 있어서,

상기 오버코트막은 폴리이미드막(polylmide film) 또는 폴리이미드 실록산막(polylmide siloxane film)인 것을 들자으로 하는 액정 디스플레이 장치.

청구한 13

제1항에 있어서,

상기 블랙 매트릭스는 수지에 차광제를 분산시킴으로써 형성된 수자 블랙 매트릭스인 것을 특징으로 하는 액정 디스즐레이 장치.

청구한 14 제13함에 있더서,

상기 수지 불택 매트릭스용 수지는 즐리이미드인 것을 특징으로 하는 액정 디스플레이 장치.

청구항 15

제1항에 있어서,

상기 3원색의 착색막용 수지는 폴리미미드인 것을 특징으로 하는 액정 디스플레이 장치.

청구함 16

제1항에 있어서.

상기 투명 기판의 배면촉상에 형성된 전기 전도성 투명막을 더 구비하는 것을 특징으로 하는 액정 디스플 레이 장치.

청구항 17

제 16항에 있어서,

상기 전기 전도성 투명막은 2kΩ· αι 이하의 비저항을 갖는 것을 특징으로 하는 액정 디스플레이 잠치, 청구한 18

제16항 또는 제17항에 있어서.

상기 전기 전도성 투명막은 96% 이상의 광 투과율(Fight transmittance)을 갖는 것을 특징으로 하는 액정

청구항 19

제16항 내지 제18항 중 어느 한 항에 있어서,

상기 전기 전도성 투명막은 10nm 내지 100nm의 막 두께를 갖는 것을 특징으로 하는 액정 디스플레이

£Θ





